## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

62144346

PUBLICATION DATE

27-06-87

APPLICATION DATE

19-12-85

APPLICATION NUMBER

60286084

APPLICANT: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR: HIGASHIYAMA KENJI;

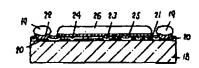
INT.CL.

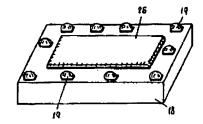
H01L 23/34 H01L 21/92

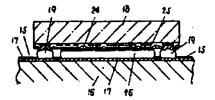
TITLE

SEMICONDUCTOR INTEGRATED

CIRCUIT ELEMENT







ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a flip chip efficiently dissipating heat by simple structure and method by forming a radiating electrode consisting of a good thermal conductor and a large are an a surface section except a protruding electrode on the surface of an IC chip.

> CONSTITUTION: Protruding electrodes 19 for connecting an external circuit, which penetrates an insulating layer 24, one end thereof is connected to an internal circuit 21 and the other end thereof is shaped to an external surface, and is exposed to the outside, and a radiating pole 26 composed of a good thermal conductor arranged onto the insulating layer 24 and having a surface area larger than the protruding electrodes 19 are formed. With said protruding electrodes 19 and radiator pole 26, copper is evaporated onto pads 20 such as aluminum pads 20 or a layer such as a glass layer 23 for protection, copper is attached thickly through electroplating, solder cream is printed and placed, and solder cream is heated at the melting point or higher of the solder and solder is melted, thus shaping the bumps 19 and 26 in the same height. An electrode 17 having a pattern oppositely faced to the bumps 19, 26 is shaped onto the surface of a substrate 16, solder cream is applied thinly onto the electrode 17, said IC chip 18 is placed, solder is melted through heating and the IC chip is connected thereto.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

⑩日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭62-144346

@Int.Cl.\* H 01 L 23/34 識別記号 广内整理番号

母公開 昭和62年(1987)6月27日

A-6835-5F 6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

③発明の名称 半導体集積回路素子

②特 顋 昭60-286084

毀出 願 昭60(1985)12月19日

母 明 者 東 山 健 二 高松市寿町2丁目2番10号 松下寿電子工業株式会社内 田 田 田 松下電器産業株式会社 門真市大字門真1006番地

包代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明细目

## 1、発明の名称

半媒体集積回路素子

## 2、特許請求の範囲

- (1) 一端が内部回路に接続され、他端が外部表面 に設けられた絶縁層を買通して外部に露出した 外部回路接続用の突起電艦と、前記絶縁層上に 配置され前記突起電艦より大なる表面履を有す る熱良導体よりなる放熱優を有する半導体集積 回路条子。
- ② 放外地は突起電弧と同一材質により形成されていることを特定とする特許請求の範囲第1項記載の半導体集積回路漢子。
- (3) 放然低は内部回路のアース線に従気的に接続されていることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の半導体集員回路案子。

## 3、発明の詳細な説明

症兼上の利用分野

本発明は半導体集級回路票子に関するもので、 辞れ外部後採用電路バッド上に次起電機を形成し、

その突起電機を接続すべき回路を仮の電電上に直接接合する半導体実装法(以下プリップ、チップ法と呼ぶ) K 使用される半導体集積回路素子の放熱構造に特徴を有するものである。

#### 従来の技術

使用されている。なか、第4図にかいて、15は 導体17の保護用コーティング階、20は外部結 銀用アルミパッド、21は内部回路、22は前記 外部結線用アルミパッド20とパンブ19の異程 材料を接合するための下地電価であり通常2~3 種の金属を使用している。23は内部回路保護用 ガラス、24は外部絶縁層である。

# 発明が解決しよりとする問題点

ICチップ中の集積度は指数函数的な速度で高 密度になり、チップ自体のサイズも大きくなって きている。そのため、ICチップ自体の消費電力 も埋大し、その結果、チップの選定上昇が無限・サップの選定上昇が無限・チップの選定上昇が無限・チップの選定上昇が無限・サップを多数変したがあるが現状である。ないでは、でからでは、び来であるのが現状でも、、び来のであり、で変したがあるができるがあるが、できるであるとのである。本発明であるを表表があるとのである。本発明は単純な構造、方法で効率よく、放無するフリック

## 面図である。

第1図,第2図かよび第3図において、第4図の 従来例と同様な構成部品には同一符号を付してな **う、本実施例の従来構成と異なる点は、外部絶録** 階24上の一部に放熱用の導体器25とその上に 接続用のパンプ26が形成されている点である。 以下本実施例のICチップの構造、作り方につい て詳細に述べる。通常の工程により、アルミパッ ド2〇、内部回路21、および保護用ガラス暦23 が形成されたICウェハー全面に、絶縁層24と たる。例えば、啓光性ポリイミド樹脂をスピナー 伝、ディップ法等で例えば1μ厚みで査布し、そ の上に外部結線用パッド20に対応する位置にそ のパッド20と同じ大きさか、少し大きめのパタ ーンを形成したマスクを乗せ、紫外線器尤、エッ テングし、前記パッド部分20亿対応する位置の **前記のポリイミド樹脂暦を徐去する。次に、通常** 使用されているメタル暦例えば、ウロム,鋼を金 面に蒸着法あるいは、スパッタリング法等で付け る。次化ウェハー全皿化ホトレジストをスピナー

ブチップを提供する事にある。

問題点を解決するための手段

上記問題を解決するため本発明の半導体集積回 路素子は、ICチップ表面の突起電極以外の表面 部に熱の良導体で放熱値を形成し、この部分をフ リップチップ実装する外回路基板部に接続するい は接触させ、その部分を通じて大部分の放熱を行 なわんとするものである。

#### 作用

上述の構造のフリップチップは、従来の突起電 極部だけよりの放熱に加えて、突起電極部以外の 部分に形成された放無極からも熱が放無され、そ の部分の面積は、一般に突起電極部より数十倍以 上の大きさに設定可能であり、非常に優れた放無 効果が期待できるものである。

#### 実施例

以下本発明の実施例について図面を参照しなが ち説明する。第1図かよび第2図は本発明の半導 体集積回路チップの一実施例の断面図かよび斜視 図であり、第3図は同チップの実装状態を示す断

法等で塗布し、外部結構用パッド部22および放 熱用の導質体層26の形成部を残すようにフォト マスクを乗せ霧光、エッチングすることにより、 パッド20と導電体層25の形成される孔を形成 する。次に下地の全面銅部を陰ਢに鍋をさきにホ トエッチした孔の開いた部分にのみ、電気メッキ して鎖を厚く付ける。厚みは、例えば、10~20 μとする。そして、不要となったホトレジスト階、 全面につけた鋼、クロム層をエッテングして除去 する。次に外部結線用パッド部20と導電体層25 の表面に、例えば、スクリーン印刷法でハンダク リームを印刷して乗せ、最後にそのハンダ組皮で 決まる融点以上に加熱しハンダを融かし同一高さ のパンプ部19と26を形成する。第2辺は年1 図の斜視図を示したものである。本実施例のパン プ19と28の材料はハンヌを使用したが、通常 使用されている金等も適用できる事は勿論のこと である。なお、前記クロム、銅藻着層はアルミパ ッド20強固に接続すると共に上部メラルがアル ミパッド20中に拡散するのを防止するためのも

### 特開町62-144346(3)

のであり、網メッキ層は、ハンダ付けするために 必要なものである。勿論、別のパンプ材になれば、 前記22の材料は変える必要がある。

次に本発明のパンプ付ICチップの実装形態に ついて第3図を用いて説明する。ICチップを突 袋する基板(例えば樹脂系,セラミック系、金属 系等)1 6の表面に本発明のICチップ上のパン ブ19、28と相対するパメーンの電振17を形 成し、そのパターン上にハンダクリームを薄く塗 布し、その上に先に示した本発明のパンプ付IC チップを乗せ加熱、ハンダ融触して接続する。 放熱用パンプ26亿相対するパメーン17はアー スタインに接続しても、あるいは、独立していて も良いが、アースラインに接続する方が安定する。 また、先の本発明のICチップ形成時に放熱用パ ンプをICチップのアースラインに直接接続して おけば、ICチップの回路がそれ以外の回路より 受ける干渉等の影響を少なくすることができ、大 きな効果を発揮する。なか、実施例ではハンダバ ンプの接続法の1例を示したが、金パンプ等を本

発明に適用する場合は、熱、組音波併用ギャング ポンディング法を使用する必要がある。

さらに、実施例の説明中む保障をポリイミド樹脂 について示したが、他の樹脂系絶縁体やガラス系 等無機系の絶縁体を使用してもなんら確害なくま 用出来る。

#### 発明の効果

以上実施例で説明したように本発明の半導体集 積回路素子は、ICチップの表面より直接外回路 基板に熱の良導体をかいして放熱するため、非常 に放熱性が良く、従来法では使用出来なかった消 費電力の大きいICチップも簡単に使用できる。 また、放熱用パンプをアースラインに接続すれば、 ICチップ上の回路が電気的に保設され干渉、妨 等等の影響を下げるととができる。

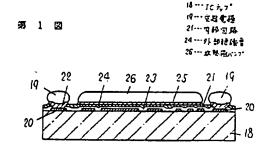
#### 4、図面の簡単な説明

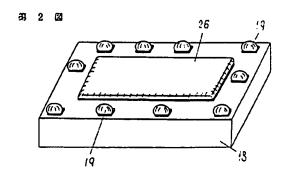
第1図は本発明のIC回路素子の一実施例を示す断面図、第2図はその斜視図、第3図は同実施例のIC回路素子を外回路基板に接合した状態を示す断面図、第4図は従来のIC回路素子の外回

路店板への接合状態を示す断面図である。

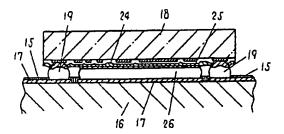
15……外回路基板上導体の保設コート層、
16……外回路基板、17……外回路基板上の導体、18……ICチップ、19……パンプ、20
……アルミパッド、21……IC中の回路、22
……アルミパッドとパンプ材との接合用層、23
……IC中の回路保護層、24……外部絶縁層、25……放熱極接視用下地金属層、26……放熱

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





26 3 124



OE 4 FM

